

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成 19 年 11 月 22 日 (2007.11.22)

【公開番号】特開 2002-181640 (P2002-181640A)
 【公開日】平成 14 年 6 月 26 日 (2002.6.26)
 【出願番号】特願 2000-376924 (P2000-376924)
 【国際特許分類】

G 0 1 L 1/14 (2006.01)
A 6 3 F 13/06 (2006.01)
G 0 1 L 5/16 (2006.01)
G 0 6 F 3/033 (2006.01)
G 0 6 F 3/038 (2006.01)

【F I】

G 0 1 L 1/14 J
 A 6 3 F 13/06
 G 0 1 L 5/16
 G 0 6 F 3/033 3 3 0 A
 G 0 6 F 3/033 3 3 0 B

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 10 月 2 日 (2007.10.2)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 2 7
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 2 7】

図 1 の側断面図は、この力検出装置を X Z 平面 で切断した断面図に相当する。ただ、図が繁雑になるのを避けるため、この図 1（および後述する各側断面図）では、基板 10 上に形成された各電極については、その断面部分のみを示し、断面より奥に見える部分についての図示は省略している。また、4 枚の内側電極 E 1 1 ～ E 1 4 の上面には、それぞれ絶縁膜 R が形成されている（図 2 の上面図においては、絶縁膜 R の図示は省略されている）。この絶縁膜 R は、ある程度の抵抗をもった一般的なレジスト層によって構成すればよい。